

제24회 고분자 기기분석 강좌를 마치고

국내 고분자 산업 및 연구의 발전을 위하여 한국고분자학회의 주최로 매년 11월에 개최되는 고분자 기기분석 강좌가 올해에는 그 24번째를 맞이하여 지난 11월 14~15일 이틀에 걸쳐 한국화학연구원에서 열렸다. 예년에 비해 많은 총 78명의 산·학·연 관계자들이 참석하여 큰 호응을 보인 가운데, 한국화학연구원의 최길영, 원종찬 박사님, 홍익대학교 신동명 교수님, 충남대학교 류주환, 홍성권 교수님, KIST의 김영만 박사님, 한양대학교 김병철 교수님, KAIST의 정희태 교수님 등 고분자 분석 분야에 권위있는 모두 여덟 연사들의 열성적인 강의가 성황리에 진행되었다.

이번 강좌에서는 고분자의 재료 개발과 품질관리 등에서 분자량, 화학 및 물리적 특성, 열 특성 등 고분자 기초 분석에 필요한 주요 기기의 작동원리 및 사용방법을 심도있게 다루었으며, SPR, ESCA, 중성자산란, 첨단 microscopy 등을 이용한 고분자 박막 및 표면의 분석, 그리고 새로운 전자정보 소재, 생체의료용 고분자 등 특수 고분자의 특성분석에 대해서도 소개되었다. 또한, 연사들의 연구와 실무에서 경험, 습득했던 여러 가지 실제적인 예를 포함하는 현장감 있는 강의가 진행되었을 뿐만 아니라 한국화학연구원 신뢰성평가센터의 도움으로 본 강좌에서 소개되었던 첨단 고분자 분석 장비들을 직접 견학할 수 있는 기회도 참석자들에게 제공되었다.

끝으로 고분자 기기분석 강좌에 참여하여 많은 관심을 보여주신 참석자 여러분, 좋은 강의를 해주신 연사님들, 그리고 장소를 제공하고 강좌를 준비해 주신 한국화학연구원 관계자 여러분들께 깊은 감사를 드리며 내년에는 더욱 알차고 더 많은 분들이 참석하는 고분자 기기분석 강좌가 되기를 기대한다.

<기획이사 이미혜, 백상현>

□ 참가자 명단 (총 78명)

강남정공기술연구소	김영민	생산기술연구원	김오승	한국화학연구원	김상철
금강고려화학(주)	공병선	생산기술연구원	황희연	한국화학연구원	김성립
금강고려화학(주)	이승환	서강대학교	김영택	한국화학연구원	김지혜
금오공대	윤숙향	성균관대학교	이명섭	한국화학연구원	박기숙
금오공대	이상목	성균관대학교	이성범	한국화학연구원	박영심
금호산업(주)	고주영	(주)신안에스애피	김태경	한국화학연구원	손승희
금호산업(주)	문경호	(주)신안에스애피	이주석	한국화학연구원	연순화
금호석유화학(주)	김아주	애경유화(주)	김종하	한국화학연구원	오유미
금호석유화학(주)	이길선	애경유화(주)	최정익	한국화학연구원	이무열
금호석유화학(주)	한성훈	LG전선	김익중	한국화학연구원	장지옥
금호석유화학(주)	한 신	LG화학기술연구원	권은진	한국화학연구원	전병규
금호석유화학(주)	한형석	LG화학기술연구원	김원국	한국화학연구원	정유경
다우코리아	박규재	LG화학기술연구원	김 현	한국화학연구원	한정현
(주)덕성	이윤태	LG화학기술연구원	김현주	(주)한들	백형도
동국대학교	김장욱	LG화학기술연구원	민진혁	(주)한수	이창근
동국대학교	김철용	우석대학교	권무현	한양대학교	김준영
동성 N&C	안형준	(주)이생	성운모	한양대학교	김태균
(주)동양인크	양낙운	인제대학교	박근오	한양대학교	안성원
동일고무벨트	이연숙	전북대학교	이연식	한양대학교	엄상길
동주산업(주)	윤영진	제일모직(주)	김지윤	한양대학교	최영욱
디피아이솔루션스	이종우	(주)코스모링크	진성도	한진화학	박상미
명지대학교	김철우	코스텍아이앤씨	전철환	해룡실리콘	이방호
미원상사	김유신	코오롱중앙연구소	박대희	호남석유화학	배준상
범우화학(주)	진석환	태평양기술연구원	문성배	홍익대학교	윤석원
삼성종합기술원	송정배	한국과학기술원	박소일	(주)효성	김면보
삼성종합기술원	정인선	한국화학연구원	권미숙	(주)효성	윤소영



편 집 후 기

- HDK : 편집위원 여러분! 바쁘신 가운데도 1년 동안 기술지를 만드는데 많은 도움을 주셔서 별 문제없이 무사히 잘 끝낼 수 있었기에 진심으로 감사드리고, 새해에도 건강하시고 하시는 모든 일들이 잘 되시길 기원합니다.
- CIS : 알찬 내용을 위해 한 해 동안 많은 도움을 주신 회원/회원사 여러분께 감사드리며, 신년에도 모든 회원들과 학회에 무한한 발전이 있기를 바랍니다.
- LCH : 최선을 다하지 못한 것 아쉽지만 내년 호에는 좀 더 발전되고 유익한 기술지가 되기를 바랍니다.
- KOY : 컴퓨터를 꾸며주신 두 분께 진심으로 감사드리며 내년에는 보다 더 많은 사람들의 참여를 바라면서 새 시대에 맞는 기술지의 재도약을 기원합니다.
- GYS : 편집위원을 맡은 지 어느덧 4년이 지나 이제는 졸업할 시점에 와 있습니다. 그동안 도와준 여러분들께 감사드리며 앞으로 보다 성숙하고 알찬 기술지를 기대합니다.
- PWH : 한해를 돌이켜보면, 지방에 있다는 핑계로 혹은 수업 때문에 제가 맡은 부분 이외에는 기술지 편집과 관련하여 별 다른 기여를 하지 못한 것 같습니다. 새해에는 좀더 참여하는 자세로 내실있는 기술지를 만드는데 노력하겠습니다.
- JSH : 벌써 한해가 저물어가는게 아쉽습니다. 처음 편집위원 위촉될 때는 열심히 하겠다고 다짐했는데 잦은 출장에 원고 마감 맞추기 급급했던 것 같습니다. 그동안 수고하신 편집위원님들께 감사드립니다.
- CCM : 1년간 편집 활동을 하면서 고분자과학과 기술지에 대한 애정이 새록새록 짙어지는 것을 느낍니다. 앞으로도 많은 독자들에게 더욱 사랑받는 학회지가 되기를 기원합니다.
- PKH : 저는 편집위원을 2년간 하고 떠납니다. 다음 편집위원 여러분! 적극적인 참여 부탁드립니다. “화이팅”
- JSH : 시작할 때가 엇그제 같았는데, 벌써 한해가 지나고 편집후기를 작성하게 되었습니다. 내년에는 더욱더 알찬 고분자과학과 기술지가 되기를 기원하면서 편집위원님들 정말 수고 많이 하셨습니다.